

2016年7月19日

シリコンウェーハ売上高、設備投資額、研究開発費、営業利益推移
(連結ベース)

(単位:百万円)

年 度	I 売上高	対前年比	II 設備投資額	対前年比	II／I	III 研究開発費	対前年比	III／I	IV 営業利益	対前年比	IV／I
'06	1,221,995	134	224,306	142	18.4%	32,812	104	2.7%	281,874	218	23.1%
'07	1,452,974	119	337,414	150	23.2%	34,842	106	2.4%	420,324	149	28.9%
'08	1,251,826	86	248,194	74	19.8%	30,942	89	2.5%	253,199	60	20.2%
'09	613,630	49	71,870	29	11.7%	17,719	57	2.9%	-93,512		
'10	782,903	128	70,664	98	9.0%	17,191	97	2.2%	27,510		3.5%
'11	700,806	90	63,227	89	9.0%	25,943	151	3.7%	17,494	64	2.5%
'12	605,982	86	43,657	69	7.2%	24,000	93	4.0%	24,397	139	4.0%
'13	631,885	104	33,735	77	5.3%	26,509	110	4.2%	34,164	140	5.4%
'14	717,242	114	38,912	115	5.4%	24,873	94	3.5%	49,373	145	6.9%
'15	725,885	101	51,495	132	7.1%	23,718	95	3.3%	71,086	144	9.8%

(一般社団法人 新金属協会シリコン部会)

- 注: 1. 売上高は、輸出を含むシリコン販売金額。
下請け、外注に対する原料販売は含まない。
2. 設備投資は、完成ベース。
3. 研究開発費は、人件費を含む総額とする。
研究設備投資をII、IIIいずれに計上するかは、各社の判断による。
4. 年度は、各社の決算期毎の年度。
5. 別会社による生産を行っている場合、I、II及びIIIとも、その総額とし、
系列会社間の取引は含めない。
6. 2012年及び2013年は、各1社が決算期を変更したため、12か月未満の実績で集計した。